

研究評価委員会

「高耐久性メンブレン型LPガス改質装置の開発」(事後評価)分科会

日時：平成21年8月17日(月曜日) 13:00～17:20

場所：NEDO日比谷オフィス会議室

東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル4階

TEL: 03-5510-2211

議事次第

<公開の部>

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 13:00～13:10 (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 13:10～13:15 (5分) |
| 3. 評価の実施方法 | 13:15～13:20 (5分) |
| 4. 評価報告書の構成について | 13:20～13:25 (5分) |
| 5. プロジェクトの概要説明 | 13:25～14:05 (説明20分、質疑20分) |
| (1) 事業の位置付け・必要性 | |
| (2) 研究開発マネジメント | |
| (3) 研究開発成果 | |
| (4) 実用化の見通し | |

(休憩) 14:05～14:15 (10分)

<非公開の部> 非公開資料取扱説明 14:15～14:20 (5分)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明 | |
| (1) 高耐久性水素分離膜(メンブレン)の開発 | 14:20～15:30 (説明40分、質疑30分) |
| (2) LPガス改質装置の開発 | 15:30～16:40 (説明40分、質疑30分) |
| 燃料電池システムにおける改質装置の性能評価 | |
| 7. 全体を通しての質疑 | 16:40～16:50 (10分) |

(休憩) 16:50～17:00 (10分)

<公開の部>

- | | |
|--------------|-------------------|
| 8. まとめ・講評 | 17:00～17:15 (15分) |
| 9. 今後の予定、その他 | 17:15～17:20 (5分) |
| 10. 閉会 | |

以上